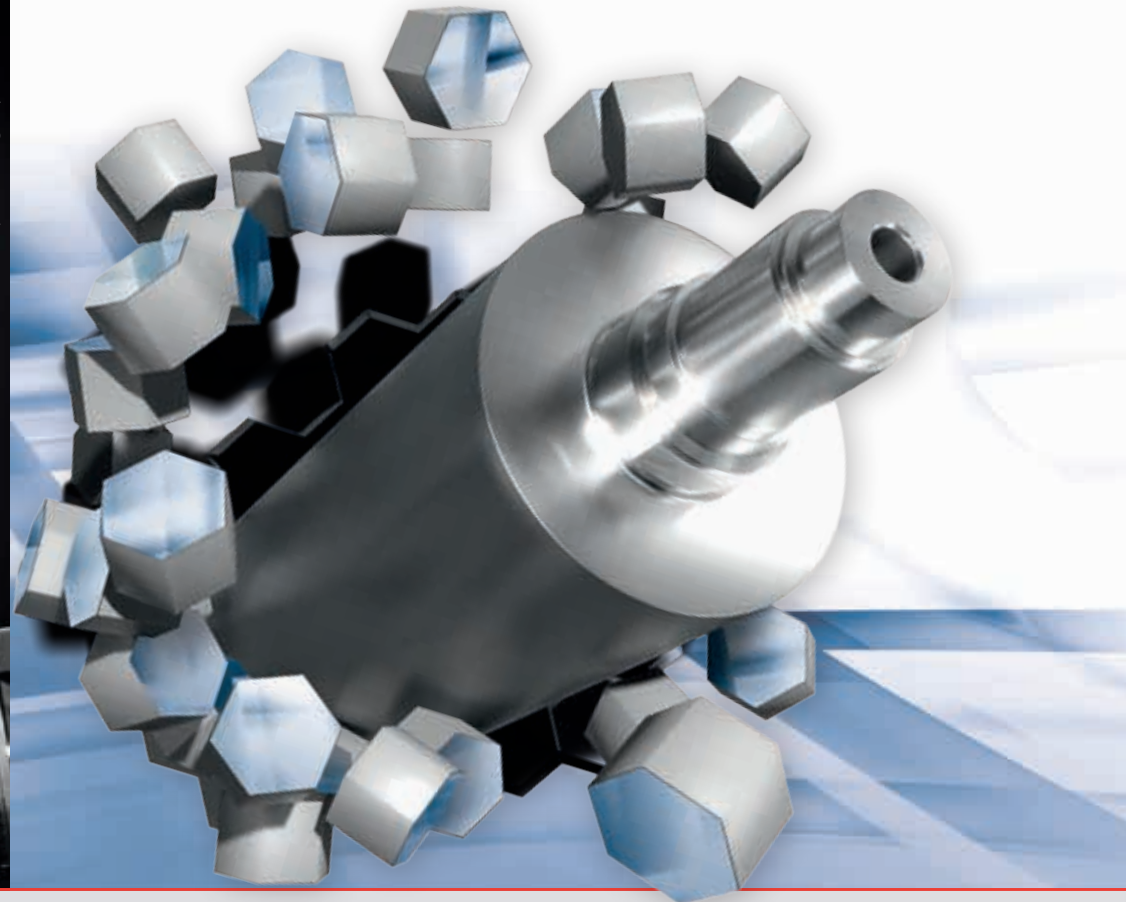


TECNOLOGÍA STEPPEDHEX

Innovador grabado de rodillos anilox de Zecher



www.pmr-werbung.de | 14871



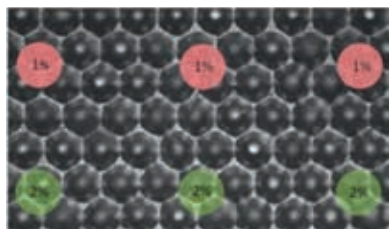
Zecher GmbH
Görlitzer Straße 2 • 33098 Paderborn • Alemania
Tel. +49 5251 1746-0 • contact@zecher.com
www.zecher.com



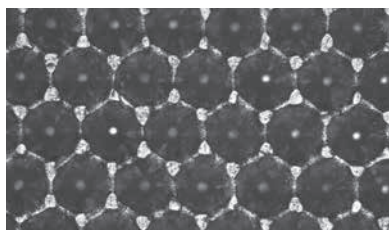
INNOVADORA TECNOLOGÍA DE GRABADO

La tecnología SteppedHex, protegida por medio de modelo de utilidad alemán, se caracteriza a través de su especial forma geométrica de la celda y su grabado desplazado. El grabado de la celda se basa en el conocido grabado en ángulo de 60 grados, uniendo tres celdas convencionales sucesivamente. Con el fin de que usted aproveche las ventajas de este forma de grabado abierto, hemos ajustado los niveles de resolución (L/cm) de manera adecuada a cada volumen realizable.

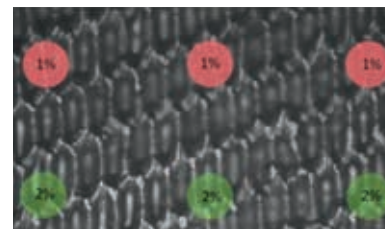
Por favor, consulte en caso de preguntas a nuestro equipo Zecher. Estaremos gustosos de asesorarlo para encontrar conjuntamente la especificación óptima para sus necesidades.



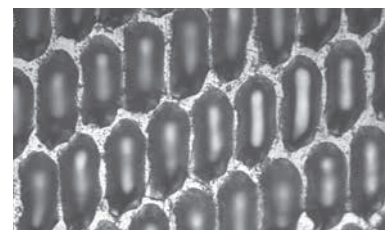
400L/cm; 4,0 cm²/m² Hex, 60°;
1 % + 2 % valor de tonalidad para trama 60



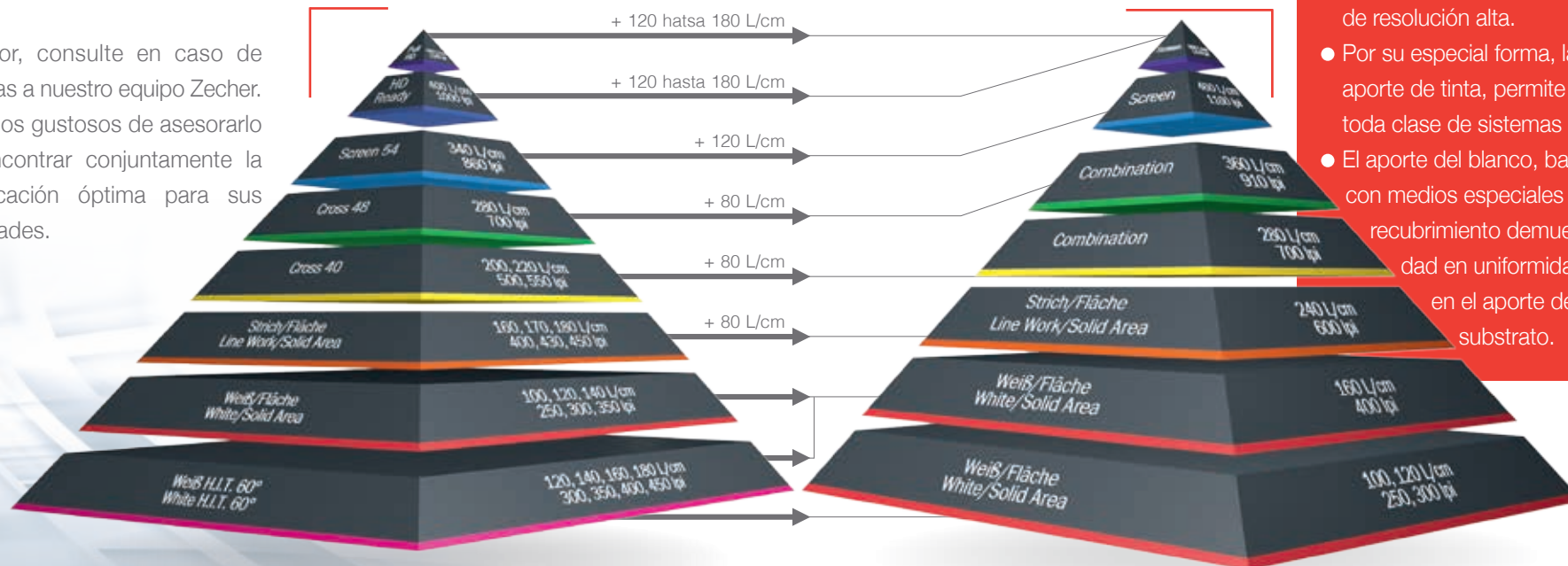
Hexa 60°



580L/cm; 4,0 cm²/m² SteppedHex;
1 % + 2 % valor de tonalidad para trama 60



SteppedHex 60°



LAS VENTAJAS TÉCNICAS

- Una mayor resolución, sin pérdida significativa de volumen.
- Un funcionamiento óptimo de la rasqueta sobre la superficie del rodillo anilox.
- Por el grabado específicamente desplazado se llega a las condiciones óptimas de relación de flujo en la zona de impresión.
- La forma singular de la celda mejora el vaciado y limpieza de la misma.
- Los niveles de resolución en (L/cm) ajustados y su especial desplazamiento en el grabado, permiten un soporte definido y óptimo del clisé, tanto en el área de la impresión combinada, como en la trama de resolución alta.
- Por su especial forma, la cual favorece el aporte de tinta, permite la utilización de toda clase de sistemas de tintas.
- El aporte del blanco, barniz, oro o plata y con medios especiales en el área del recubrimiento demuestra su particularidad en uniformidad y homogeneidad en el aporte del medio sobre el substrato.